### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# A PREMIA BUMBANAN KERANG MENU BENJA BENJA PANG PANG PANG BENJA BENJA BENJA DENGE BANG BUMBANAN MENURUKAN AREA P

(43) 国際公開日 2005 年1 月6 日 (06.01.2005)

#### PCT

## (10) 国際公開番号 WO 2005/000596 A1

(51) 国際特許分類7:

\_\_\_\_

------

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/005074

B41M 5/28, 5/34

(22) 国際出願日:

2004年4月8日 (08.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-180869 2003 年6 月25 日 (25.06.2003) J

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三光株 式会社(SANKO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒8300018 福岡県 久留米市通町8番地16 Fukuoka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小田茂 (ODA, Shigeru) [JP/JP]; 〒5670005 大阪府茨木市五日市一丁目 1 0番 2 4号 三光株式会社内 Osaka (JP). 川端英二 (KAWABATA, Eiji) [JP/JP]; 〒5670005 大阪府茨木市五日市一丁目 1 0番 2 4号 三光株式会社内 Osaka (JP). 森高章 (MORI, Takaaki) [JP/JP]; 〒5670005 大阪府茨木市五日市一丁目 1 0番 2 4号 三光株式会社内 Osaka (JP). タンチャンキー (TAN, Tjang Kie) [ID/JP]; 〒5670005 大阪府茨木市五日市一丁目 1 0番 2 4号三光株式会社内 Osaka (JP). 住友 浩 (SUMITOMO, Hiroshi) [JP/JP]; 〒5670005 大阪府茨木市五日市一丁目 1 0番 2 4号三光株式会社内 Osaka (JP). 中川 賀斗 (NAKAGAWA, Yoshito) [JP/JP]; 〒5670005 大阪府茨木

市五日市一丁目 1 O 番 2 4 号 三光株式会社内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 山下 穣平 (YAMASHITA, Johel); 〒1050001 東京都港区虎ノ門五丁目 1 3番 1号 虎ノ門 4 0 M T ビル 山下国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING MATERIAL CONTAINING SENSITIZER DISPERSED THEREIN FOR THERMAL RECORDING ARTICLE AND THERMAL RECORDING ARTICLE
- (54) 発明の名称: 感熱記録体用増感剤分散体の製造方法及び感熱記録体
- (57) Abstract: A method for producing a material containing a sensitizer dispersed therein, characterized in that a sensitizer for a thermal recording article in an aqueous emulsifying and dispersing agent solution is emulsified and converted to a fluid containing fine particles while heating the solution and melting the agent, and then rapidly cooling the resultant material containing emulsified and dispersed fine particles to crystallize the particles, wherein said sensitizer is selected from the group consisting of 1,2-bis (phenoxy) ethane, 1,2-bis (3-methylphenoxy) ethane, 1,2-bis (4-methylphenoxy) ethane, p-benzylbiphenyl, di-p-methylbenzyl oxalate and  $\beta$ -naphtyl benzyl ether. The method allows the production of a material in the form of fine particles containing a sensitizer dispersed therein with good volume efficiency in a short operating time, and said material is excellent in storage stability and can provide a thermal recording article which exhibits high sensitivity, is almost free from the stain of a ground portion, and exhibits good preservation stability of a recorded image.
- (57) 要約: 容積効率が良く、かつ短時間で微粒子化された増感剤分散体を製造し、該分散体が保管・貯蔵安定性に 優れ、更に、該増感剤分散体を使用することにより、高感度で、地肌の汚れが殆んどなく、しかも記録像の保存安 定性のよい感熱記録体を提供する。本発明は、乳化分散剤水中の感熱記録体用増感剤を、加熱溶融下で乳化微粒子化し、次いで触粒子化した乳化分散体を急冷下で結晶化させることを特徴とする増感剤分散体の製造方法である。 該増感剤とは、1, 2-ビス(フェノキシ)エタン、1, 2-ビス(3-メチルフェノキシ)エタン、1, 2-ビス (4-メチルフェノキシ)エタン、p-ベンジルピフェニル、シュウ酸ジ-p-メチルベンジル、β-ナフチルベンジル、ルエーテルからなる群より選ばれる少なくとも1種をいう。

